IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant:

CHOU, Ching-Yu et al.

Conf.:

Appl. No.:

NEW

Group:

Filed:

July 15, 2003

Examiner:

For:

POROUS MATERIAL FOR CHANGING INK IN AN INK CARTRIDGE AND METHOD FOR CHANNELING

INK

LETTER

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

July 15, 2003

Sir:

Under the provisions of 35 U.S.C. § 119 and 37 C.F.R. § 1.55(a), the applicant(s) hereby claim(s) the right of priority based on the following application(s):

Country

Application No.

Filed

TAIWAN, R.O.C.

091116071

July 19, 2002

A certified copy of the above-noted application(s) is(are) attached hereto.

If necessary, the Commissioner is hereby authorized in this, concurrent, and future replies, to charge payment or credit any overpayment to Deposit Account No. 02-2448 for any additional fee required under 37 C.F.R. §§ 1.16 or 1.17; particularly, extension of time fees.

Respectfully submitted,

BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP

P.O. Box 747

Falls Church, VA 22040 0747

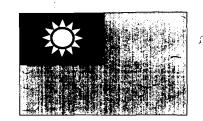
(703) 205-8000

KM/sll 2450-0521P

Attachment(s)

(Rev. 04/29/03)

වියි වියි වියි වියි



CHOU. Ching-ye et al. July 15,2003

中華民國經濟部智慧財產局。

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,

其申請資料如下

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日 : 西元 2002 年 07 月 19 日 Application Date

申 請 案 號: 091116071

Application No.

申 請 人: 飛赫科技股份有限公司

Applicant(s)

局 Director General





2003 / 4 25 t_____年___月___E

發文日期: Issue Date

發文字號:

09220409790

Serial No.

电請日期:	案號:		
類別:			

(以上各欄由本局填註)

發明專利說明書					
· ·	中文	墨匣的多孔材設計			
發明名稱	英 文				
	(中文)	1. 周景瑜 2. 曾英蘭			
二、 發明人	姓 名 (英文)	1. CHOU, CHING-YU 2. TSENG, YING-RAN			
·	國籍	1. 中華民國 2. 中華民國 1. 111台北京上社区中社的一郎O共16號			
	住、居所	1.111台北市士林區中社路一段9巷16號 2.300新竹市埔頂里埔頂路215巷36號			
	姓 名 (名稱) (中文)	1. 飛赫科技股份有限公司			
	姓 名 (名稱) (英文)	1. NanoDynamics Inc.			
;. =	國 籍	1. 中華民國			
申請人	住、居所 (事務所)	1.300新竹市水利路81號9樓之5			
	代表人 姓 名 (中文)	1. 陳朝煌			
	代表人 姓 名 (英文)	1.			

四、中文發明摘要 (發明之名稱:墨匣的多孔材設計)

一種墨匣的多孔材設計,係提供一用以配置於墨匣容 墨空間內之多孔材的包括一本體,其頂面係太 底面,且該底面位置係依實墨頭位置而設並抵制於該墨匣 之實墨頭,藉由多孔材之形狀及高度設計,以使該多孔材 置入容墨空間後,其底面受到噴墨頭之擠壓,而產生較 之壓縮比,以形成較大毛細力來引導多孔材內墨水往噴墨 頭方向移動,以達到降低殘墨量之效益。

英文發明摘要 (發明之名稱:)



本案已向

國(地區)申請專利

申請日期

案號

主張優先權

無

有關微生物已寄存於

寄存日期

寄存號碼

無

五、發明說明(1)

【發明領域】

本發明係有關墨匣,尤其是指一種裝設於墨匣容墨空間內以吸附墨水之多孔材。

【發明背景】

習知噴墨印表機墨匣之容墨設計,可分為發泡材料、氣袋及墨袋三種類型,其中發泡材料的使用有很好的空間適應性,即便是狹小空間也可以應用,且安裝上容易,因此備受業者重視。

請參閱 【第一圖】係習知採用發泡材料之墨匣結構 其包括一殼體1、設於該殼體1上方之蓋體2及設於該殼 體1下方之一噴墨頭3;其中該殼體1內設有一容墨空間 4 , 以供一發泡材料 5 及墨水容置於其內,該噴墨頭3之 内部凸設一凸柱 (b o s s) 6 於容墨空間 4 內,習知均 採用長方體之海綿為發泡材料5,當該發泡材料5由殼體 1上方以擠壓方式置入容墨空間4內,該發泡材料5底部 受到凸柱6之抵制而使其壓縮比提高(如【第二圖】所示),形成較大毛細力,以引導發泡材料5內墨水往噴墨頭 3方向移動,以降低殘墨量;但由於該凸柱6之高度及發 泡材料5表面孔隙度有密切之關聯,因此對於不同墨匣其 凸柱 6 之設計均需經由不斷試驗及修改凸柱 6 尺寸以使噴 墨頭3形成最佳之毛細力,但該墨匣係利用模具成型,因 此每次修改凸柱6則需修改模具實為費時及費工,故使得 設計更動性差。

另外以一相同尺寸之矩形海綿置入一凸柱 6 凸出及不





五、發明說明 (2)

凸出容墨空間 4 之墨匣內作殘墨量試驗,得到如下表所示之殘墨百分比數據:

凸柱凸出於容墨空間 凸柱不凸出於容墨空間

海綿倍率 2.5倍 3.0倍 2.5倍 3.06 20.6 23.12 3.06 25.4 52.0 56.9

由上列數據可知,該凸柱6凸出於容墨空間4,該墨匣之殘墨百分比約為26%,而該凸柱6不凸出於容墨空間4,該墨匣之殘墨百分比約為55%,相較之下,可見凸柱6凸出容墨空間4之設計可有助於降低殘墨量。

綜上所述,習知墨匣凸柱 6 之設計雖可降低殘墨量,但其設計更動需涉及到模具之修改,故設計更動性不佳,因此,對於如何降低殘墨量之技術仍有待發展。

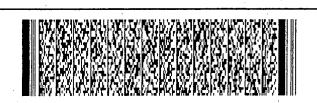
【發明目的】

本發明之主要目的,在於提供一種墨匣之多孔材結構設計,藉由多孔材之形狀設計,以達到降低殘墨量及增加設計與量產更動性。

【發明之詳細說明】

本發明之墨匣的多孔材 1 0 , 請參閱【第三圖】、【





五、發明說明 (3)

第四圖】及【第五圖】所示,係用以配置於墨匣之容墨空間4內,該多孔材10包括一本體11,其頂面12條大於底面13,且該底面13抵制於該墨匣之噴墨頭3。

】及【第五圖】所示,該多孔材 【第四圖 3 其內部凸柱 6 不凸出容墨空間 4 之墨 係裝設於一噴墨頭 且該底面 13係抵制於該噴墨頭3之凸柱6 本體 1 1 之高度(A)係大於高度(B)以使該底部 抵制於凸柱6時能產生較高之壓縮比,該高度(A) 12至底面13之高度,而該本體11之高度 係高於墨匣高度 (C 當多孔材 1 0 以擠壓方式置於墨) ; 匣之容墨空間4後,再於墨匣之頂端以一蓋體2密封該容 墨空間4,使該多孔材10之高度(A)及高度 均被壓縮為墨匣高度(C),但該多孔材10之高度(A)大於高度(B),且底面13小於頂面12,故會於底 面 1 3 造成較大之壓縮比。

藉由上述多孔材10之結構形狀設計,以使多孔材10可於底面13部分產生較高之壓縮比,而形成較大毛細力,以引導多孔材10內墨水往噴墨頭3方向移動,以降低墨量。與習知藉由改變凸柱6凸出容墨空間4之高度,來改變多孔材10之壓縮比相較之下,本發明可省去修改模具,而僅需改變多孔材10形狀以滿足墨匣之設計而達到所需之壓縮量,故其量產變動性佳。

由於,市面上墨匣之結構均不同,故本發明多孔材10其本體11之底面13位置係可依噴墨頭3之位置而設





五、發明說明 (4)

,且其形狀可為任何幾何形狀者,例如:噴墨頭3設於一側時,可將多孔材10之形狀設為由矩形體組成階梯狀者(如【第六圖】、【第七圖】所示)或梯形狀者(如【第十個】所示)等等;當噴墨頭3設於中央時,可將多孔材10之形狀設為由矩形體組成階梯狀者、(如【第九圖】所示)及呈U字型者(如【第十一圖】所示)。

本發明以【第三圖】之多孔材10結構及【第四圖】 之凸柱6不凸出容墨空間4之墨匣結構作試驗,得到如下 表所示之多孔材形狀與殘墨百分比之關係表:

海綿倍率	3倍	3倍	3.5倍	3.5倍	4倍	4 倍
高度A (mm)	7 0	70	6 5	65	6 0	6 0
高度B (mm)	5 0	50	5 0	5 0	5 0	5 0
灌 墨 量(C.C.)	29.4	28.87	29.38	29.34	29.4	29.4
殘 墨 量(C.C.)	6.86	6.43	7.72	7.61	8.33	9.51
殘墨百分比(%)	23.3	22.2	26.3	25.9	28.3	32.3

由上表可知,以海綿倍率為3倍且高度(A)為70mm 及高度(B)為50mm為例,可得到約23%之殘墨百分比;以海綿倍率為3.5倍且高度(A)為65mm及 高度(B)為50mm為例,可得到約26%之殘墨百分





五、發明說明 (5)

比;以海綿倍率為4倍且高度(A)為60mm及高度(B)為50mm為例,可得到約30%之殘墨百分比;而由習知該凸柱6不凸出於容墨空間4,該墨匣之殘墨百分比約為55%,相較之下,可見改變多孔材10形狀之設計可有助於降低殘墨量。

另外亦採用上述之多孔材10及墨匣結構作試驗,其實驗數據如下表所示:

海綿材質:PU斤水

	本	發 明	33 白	知
壓縮倍率	4	3.5	4	4
高度A(mm)	6.0	6 0	5 0	5 0
高度B(mm)	5 0	5 0	5 0	5 0
凸柱高度 D (mm)	0	0	2.5	1.5
灌 墨 量(C.C.)	26.6	27.73	19.75	22.03
殘 墨 量(C.C.)	6.65	6.03	*	8.7
殘墨百分比(%)	25.0	21.7	漏 墨	39.5
			,	

由上表可知,海綿材質為PU斥水者,該海綿壓縮倍率為4倍或3.5倍,本發明之高度(A)為60mm及高度(B)為50mm,得到約23%之殘墨百分比;而





五、發明說明 (6)

習知之高度(A)及高度(B)均為50mm,且改變凸柱6凸出容墨空間4之高度(D),當高度(D)為2.5mm時,會造成漏墨現象,而高度(D)為1.5mm時,得到約39。5%之殘墨百分比,因此本發明與習知相較之下可達較佳之殘墨量。

海綿材質:PU親水

	本 發	明	習知
壓縮倍率	4	3.5	4
高 度 A (mm)	6 0	7 0	5 0
高 度B(mm)	5 0	5 0	5 0
凸柱高度 D (mm)	0	0	3
灌 墨 量(C.C.)	29.11	29.33	*.
殘 墨 量(C.C.)	8.83	8.47	*
殘墨百分比(%)	30.3	28.9	不供墨

由上表可知,海綿材質為PU親水者以提高吸墨量,該海綿壓縮倍率為4倍或3.5倍,本發明之高度(A)為60mm及高度(B)為50mm或高度(A)為70mm及高度(B)為50mm,得到約29%之殘墨百分

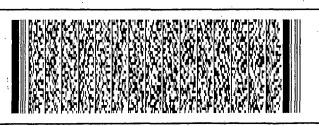


五、發明說明 (7)

比;而習知之高度(A)及高度(B)均為50mm,且改變凸柱凸出容墨空間之高度(D)為3mm時,會造成不供墨現象。

另外,本發明之多孔材 1 0 結構亦可用於凸柱 6 凸出容墨空間 4 之墨匣結構,使該底面 1 3 除了因高度增加而提高壓縮比外,另該底面 1 3 亦可受到凸柱 6 之抵制作用而提升壓縮比,因此,不論是凸柱 6 凸出容墨空間 4 之墨匣結構或凸柱 6 不凸出容墨空間 4 之墨匣結構,均能採用本發明之多孔材 1 0。

惟以上所述者,僅為本發明之較佳實施例而已,當不能以之限定本發明實施之範圍,即大凡依本發明申請專利範圍所作之均等變化與修飾,皆應仍屬本發明專利涵蓋之範圍內。



圖式簡單說明

【圖式之簡要說明】

第一圖,係習知採用發泡材料之墨匣結構爆炸圖

第二圖,係習知第一圖之組合剖視圖。

第三圖,係本發明第一實施例多孔材之結構圖。

第四圖,係本發明多孔材置於墨匣內之示意圖。

第五圖,係本創作多孔材與墨匣之爆炸圖。

第六圖,係本發明第二實施例多孔材之結構圖。

第七圖,係本發明第三實施例多孔材之結構圖。

第八圖,係本發明第四實施例多孔材之結構圖。

第九圖,係本發明第五實施例多孔材之結構圖。

第十圖,係本發明第六實施例多孔材之結構圖。

第十一圖,係本發明第七實施例多孔材之結構圖

【圖號之簡要說明】

殼 體 · · · · · 1

蓋 體 · · · · · · · 2

噴墨頭 · · · · · · 3

容墨空間・・・・・・4

發泡材料 · · · · · · 5

凸柱 · · · · · · 6

多孔材・・・・・・・・10

本體・・・・・・・11

頂面 · · · · · · 12

底面・・・・・・・13

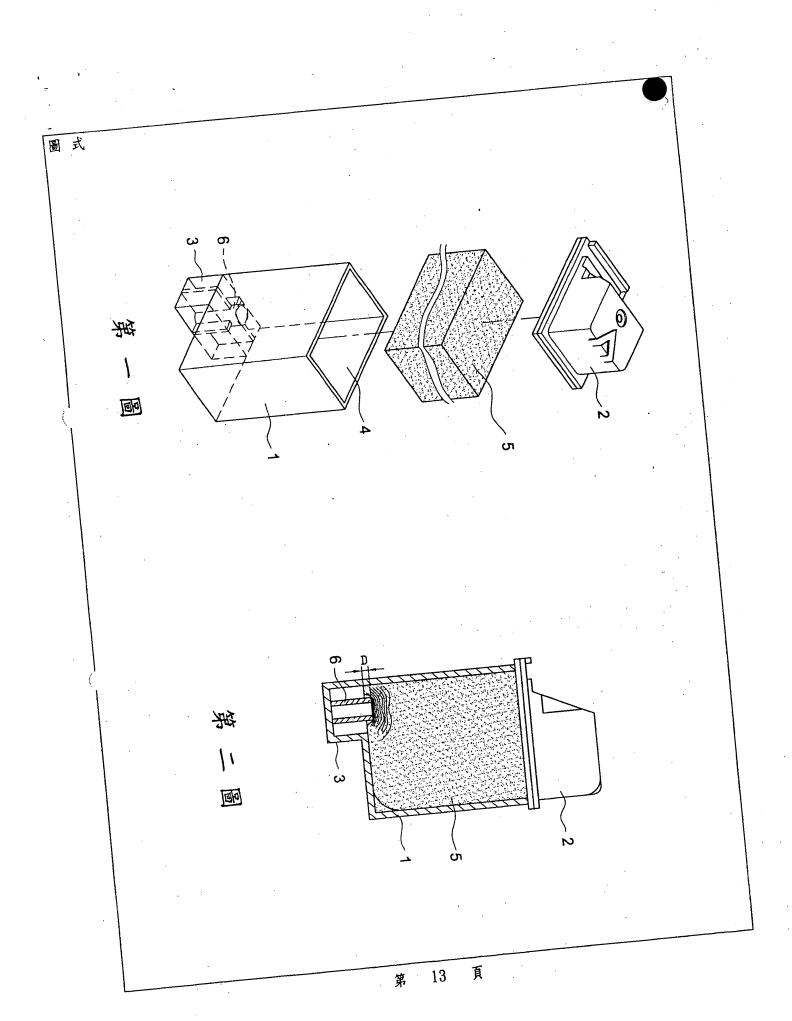
高度·····A、B、C、D

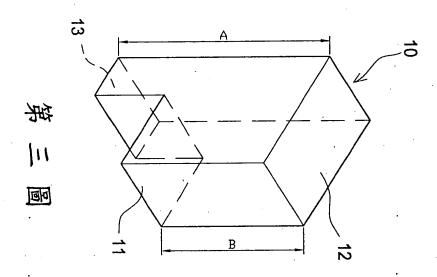


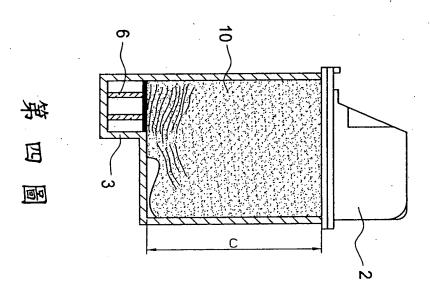
六、申請專利範圍

- 1、一種墨匣的多孔材,用以配置於墨匣之容墨空間內, 其包括:
 - 一本體,其頂面係大於底面,且該底面抵制於該墨匣之噴墨頭。
- 2、如申請專利範圍第1項所述之墨匣的多孔材,其中該本體之底面位置係依噴墨頭之位置而設。
- 3、如申請專利範圍第1項所述之墨匣的多孔材,其中該本體係由矩形體組成階梯狀者。
- 4、如申請專利範圍第1項所述之墨匣的多孔材,其中該本體係呈梯形狀者。
- 5、如申請專利範圍第1項所述之墨匣的多孔材,其中該本體係呈U字型者。
- 6、如申請專利範圍第1項所述之墨匣的多孔材,其中該本體係呈楔齒型者。
- 7、如申請專利範圍第1項所述之墨匣的多孔材,其中該 頂面至底面之距離係高於墨匣高度者。

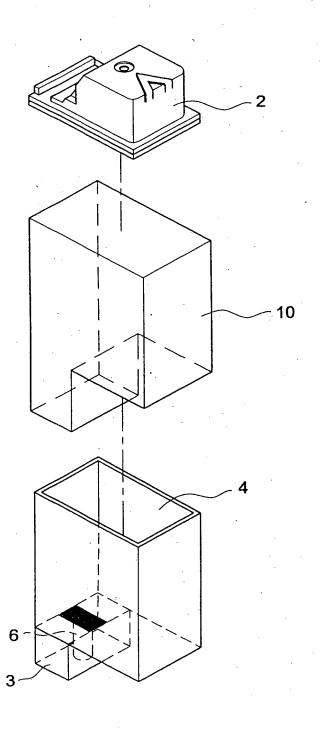








圖式



第五圖

